# POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125) INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL NO.: 60-108863 [JP 85108863] FILED: May 20, 1985 (19850520) INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) JOURNAL:

Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April

14, 1987 (19870414)

### ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

# 9日本国特許庁(JP)

10 特許出職公開

# ゆ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-265849

solme Cl.

燃別記号 厅内整理番号 **公公開 昭和61年(1986)**11月25日

H 01 L 23/40

6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 電力半導体装置

> **2049** 图 昭60-108863

**29**HH 顧 昭60(1985) 5月20日

の発 明 ф 行

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式谷社内

**?**?₩ 明 者 三名: 正層 シャープ株式会社 の出り関

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号

の代理 人 弁理士 原 世 三

# 1. 発明の名称

官力半进步结束

# 2. 特許請求の範囲

1. 装置冷却用の放熟フィンを有し、整置内部 に設けられ上下両面に網パターンを形成した内部 西路基板上に、電気的に複雑する構成部材を設け た電力半導体装置において、森紀内部国際基礎下 面の網パターンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝導性を有する樹脂から成る接着剤層により 接合させたことを特徴とする電力半導体装置。

# 3、発明の評価な説明

#### (世界上の利用分野)

本発明は、空気中への放然により装置の冷却を 行うための散熱フィンを備えた電力半導体装置に 関するものである。

#### (従来技術)

世末、電力半導体装置は作動時の電力損失が大 新 ( この質力) 損失によって性じる発熱量を電力

半導体空間単独では散散しまれないため、猛躍自 体に著しい温度上昇を招くものであった。この温 度上昇により、建置内部に設けられた半導体電子 の許容景高温度(シリコン半導体では温常125 で~150℃)を超える危険性がある場合には、 電力率等体装置は、第4回に示すように、その皆 置の消費電力に応じた冷却能力を有する放射フィ ン12に装着して使用されていた。上記放為フィ ン12はその材料として過常アルミニクムの押出 し世状が用いられ、一方の間には平層部12.4が 形成され、他方の誰には複数のひだ状の交尾部) 3 一が設けられている。電力半温体整置の内閣に は、第.5 回に示すように、セラミックから乗り、 育道に前パグーン15 a - 15 b - 15 c - 15 4.および15.0形成された内部製品基質14が 致けられている。この内部制造をは14上には、 上記録パグニフ150・156・15で・154 を介して、人出力選子17~及び半導体電子18。 ・18.6を平田付けしている平田層16~分形成 されている。と記一方の半温体素子184の上標

と頃ペターフ1.5 6、及び第ペターフ1.5 6 と種 方の半導体電子186の上面は、それぞれポンデ イングフィヤ19・19により搭編されている。 このような内部回路基板14は、その下面に形成 された上記網パターン150を介して半田層20 の半田により放無用金属板 21に半田付けされて いる。上記の放熱用金属板21は熱伝導率の高い 病板に酸化防止用のニッケルメッキ等の食面処理 **を施したものであり、ある程度の放施機能を有す** るものである。上記の肚無用金属板21の上面は 内御西路基板の半田付けを写書にするだめに、ま た底面は他の放無器である。放焦フィン1.2~の質 着を容易にするために、それぞれ平坦な構造に化 っている。放然用金属板21上には電力率基体質 置の外数の一部を形成する外件22か数けられ、 放熱用金属板21及び外降22により形成される 容器中には、接触を定域して内部の構成部材を保 置するための内装御頭着23が形成されている。 この内質相隔層23上には、電力半導体設置の上 部外数を形成し、電子17~を固定するための外

れるので、約10.2 つい程度の無量資源存在する ことになる。

ところが、上記能乗の構造では、飲料用金属板 2.1 と 取熟フィン1.2 の接合には、これら二者間 にグリス層2.5 を設け、取付ビス2.8 ・2.8 によ カビス上的して固定するものであるため、建立て 作業が非常に手間取るという欠点があった。また 、放然用としての放無フィン1.2 を割に設けてい るため、放然用金属板2.1 は不必要なものとなっ ており、これに起因して認品点数の増加及びコス トアップを招乗するといった問題点を有する。 (発明の目的)

本発明は、上記後来の商階点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置市卸用の放無フィンに対する電力半導体装置の装着を接着用にて行うことにより、都品油散の減少及び建立作業の需常化をはかることが出来、ひいてはコストダウンを達成することができる電力半導体装置の豊俣を目的とするものである。

COMPOSIDE NO

質問間 2.4か形成されている。

MLOUSE WEFIEL TER **東京用金属版21までの発伝 性を考慮した場合** により、上記で書籍の無意気は、1~1.75でした なる。しかし、仮に上記並無限金書板でしか事み 用金属板21から空気中への無度抗は約10℃ となり、単導体量子180・186での預費電力 420Wとすると、上記事事の第子180 18 bの温度は200でを超大ることとなる。後って 先達した放焦フェン12による資無を必要と14 るものである。 放然フェン1.2に対する電力車電 体装置の装着は、第4回のように倒記放然用金属 板 2.1と放射フィン1.2 の平面 第12 = との間に 然伝導性の良いグリス層 2-5 を投げ、原紀外神 2 2、放熱用金属板21及び放映フィン12を、そ れぞれのヒス神道孔26 26 27 27 21 日間 道した取得を入える。2.8により画文されている。 ・ 角、上記グリス層で 5 により、放射角金属層 2 「及び放無フィットで国の無法院は小さく青人ら

本発育の電力手事体製置に、整置清和層の設施 フィンを有し、質定内部に設けられ上下同間に開 バケーンを形成した内部回路高値上に、電気的に 能能する構成部分を設けた電力学等体質室に治い で、関記内部回路高級下間の調料ターンは、上記 飲施フィンの平面部上に、発信等性を有する場合 から最高複音層階により接合させたことにより、 部品点数を開業しかつ値立作数を簡潔化できるように構成したことを等度とするものである。 (実施例)

本発明の一賞護貨を第1箇方主張の間に違うい て以下に重領する。

電力半事体装置の内部には、電気的能操性が高くかつ熱伝導率の高いセラミックを基材として影響され時間落板として観覚する内部囲み基板1が設けられている。この内部回溯基板1の上間には網パターンで、2 5 · 2 c · 2 4 が形成されており、下面には網パターンで、が形成されている。上記の調パターンで、上には、入出力場子(3 及び半準体気子)。を所定の間隔をよいて・3 出げ

けした半田藩子・ケが形成されている。また崩水 ターン20・2と上にはそれぞれ人出力電子46 と半導体繁子50が半田層3により半田付けされ でおり、さらに関バターン24上には半田湯など より入出力増子4 cが半田付けされている。上記 の半導体素子5 a の上面と期バターン2 b、及び この調バターン2 b と半導体素子 5 b となぞれぞ れポンティングウイヤ 6・6によりポンティング され精練されている。上記の水ンディングワイヤ 6は、半導体素子5 . . 5 bの電波容量に応じて 製量200~50007ルミニウム調整いは会 線が過ぎ用いられる。このような介護国際基板1 は、アルミニウムの押出し型材から成る放無フィ ン1の平面状を放す平面部7 = に貼着されている 上記飲熟フィン1の平面部1。とは反対器の間 には、同一重量で散熱効果を高めるため複数のひ だ状の突起節75…が形成されている。放然フィ ンでは、この放発フィンでが用いられる電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び形状が決定される。また此熱フィン1は熱

伝導性がよく旺量がつ安値であることが要求され ており、前述したブルミニケムの押出し受けか出 校的これらの条件に適合し得るものとして利用さ れる。尚、上記内部団路基板しと放然フィンでは、 、放無フィンプの材質がアルミニウムであるだめ 半田付けによる複合は不可能である。このため、 放学フィン1の以口を他の半田付付の良い頃また はニッケル等に置き換えるか、取いは放然フィン 7にタッキ処理を施すことも考えられるが、これ らの方在は放然フィン1の大型化に呼応じてコス ト翼を招くものである。よって本語書では散無フ インでに無佐藤性を有する樹脂の接着剤から成る 後者飛馬8かスクリーン印刷されており、この後 着対層 8により内部回路基板1が放然フィン7に 店着されている。また上記放展フィン7には、**を** 力半導体装置の外殻の一部を形成し、上記内部回 野基板1に設けられた部材を製面から置う円筒状 の外神 9 が別の後端別層 8 により貼着されてい る1上記の外枠9及び放熱フィン7により形成さ れた筆形状の内閣には、同じく内閣に設けられた

上記の構造において、電力半導体の作動により 半導体電子 5 a · 5 b から発生された無は半田層 3 · 3 · 調バターンで a 及び使着 飛着 8 を延出して放 無フィン1に任意される。そして、この放無フィン1から上記の無が空気中へ放出されることにより、半導体電子 5 a · 5 b が冷却される。上記の 無の伝達過程において、無は半導体電子 5 a · 5 b 下方の放無フィン1 の方面へ任意されると同時 に使方面へも伝導され、第 2 団に示すように、無 の任意方面の中心軸に対しておよそ 4 5 ・の法が りをもって伝導されることが知られている。今、 熱の伝わる既体の単位基準を1(cal/で 。 ca)、この媒体の単分を1(ca)、保体の質値積 を5(cal)とすると、この媒体の熱性質が(です) ば、

4.186 2・3

ご算色される。ここで、電力率導体強重によく用いられるセラミッグ基板1の厚みの、6m、調バケーン2 a 2 b 2 c 2 d 2 e の厚みの。1~0 3 m程度のものを想定すると、単導体電子5 a 5 b から新智用着 8 に至るまでの範囲は約1 m となる。今考えている電力半導体電子5 a 5 b に少なくとも1 m 可以上のものであり、半導体電子5 a 5 b の大きさを仮に1 m 月とすると、接着開着8 m 分の独位単に言うする新国観5 は、5 ー (4 + 2 t 6 m 4 5 つ) ( (4 ) ) ( (4 = 0.7 t ) ) であり5 m 角程度の大きさに収る。被音解層6に厚み100 m 無位率単1 × 1 0 ( (5 a) / で 100 m 角度の観音を使用す

れば、(1)式よう接着網層8の熱性抗量は、す ≈0.3 ゼッとなる。一方、従来の電力半導体質 置の場合は、第3回に示すように、半田暦20、 放然用金属板21及びグリス層25が本装置の模 着用層 8 の代わりに存在することになる。しかし これらの部材の無伝書率は、半田暦20の無伝導 平 1 - 8 × 1 0 · ( cal/ t · s · G) 、 期を基 材とする放然用金属板21の熱伝導率メー9.2× 10 ( cal/て・・・ 一) で示されるように、 上記接着利用 8 の終伝道率 1 × 1 0 \*\* ( cal /て・・・コンよりも相当高く。無視し得をもの である。従来の電力半導体装置において熱伝導上 大きく影響するのは散熱用金属板で1と放送フィ ン12との接触部の無底抗であり、この無抵抗は 0 ≈ 0 .2 ♥ 程度となる。よって質配本型量の 接着剤着8の無抵抗りは上記従来方式の無抵抗り に近い値であり、接着前着 8 に通常用いられる熱 伝達率の高いものを使用すれば、従来の望世に対 して放無機能における男化は殆ど招集しない。ま た、本語堂の飲料機能をさらに向上させるには、

品点較が大幅に影響される。また上記取何セスを 神通するため外岸及び放然フェン等に影成されて いた取何ピス神道孔も必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また上記部品点数の被 少及び上記内部国際書板における放然フィンへの 機場間による取付け改良により、通立作気が大幅 に指案化される。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び通立て作業の需案化等によ り、コストチャンを促し得る等の優れた効果を奏 する。

## 4. 図面の簡単な製明

第1回は本発明の一貫提供を示す範囲図。第2 歯は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図。第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正面図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す新面図である。

1 は内部団第書版、2 a · 2 b · 2 c · 2 d · 2 e · は網パターン、 3 は学田層、2 a · 4 b · 4 ィエノ出力権子。5 a · 5 b は半導体素子。6 は

限者問題 8 の無伝達率 1 を 1 - 2 × 1.0 \* (Call / Trains)以上に設定すれてよく、これにより無理抗す - 6 15 ゼ。以下となり従来方式以上の放決対策が得っれる。上記接着刑罪 8 の無法運車を向上させるには、推理刑罪 8 年形成する接着利への高無伝運車 光環剤の配合率 を増加すれば良いが、その反面、接着機能が劣化される。しかし、人田力調子 4 a ・ 4 b ・ 4 c が外貨協関にした。しかし、人田力調子 4 a ・ 4 b ・ 4 c が外貨協関にした。このため、接着刑罪 8 の接着剤の接着機能をある権能性にすることにより本調度の放映機能を向上させることは実用上可能である。

### (発明の効果)

本発明の電力半導体装置で、以上のように、電力半導体装置の外数の一部を形成する外降及び下 菌に調バターンを有する内部固端を変をこの調バ ターンを介して、放送フェンの平面部に急任導性 を有する磁菌から成る接着剤により影響した構造 である。それ故。使采用いられていた放熱用金属 板、チリン、質性と3等の配けが未要になり、極

オンディングライヤ、1 で放送フィン、8 C信道 対道、9 Cの外科、1 5 C内提出管理。 ししロ外籍 単直着である。

条評出道人 ラギーデ体式会





